ELECTRONIC DEVICE, DRIVING METHOD FOR THE SAME, ELECTRO-OPTICAL DEVICE, AND ELECTRONIC APPARATUS

Publication number: JP2004004675

Publication date:

2004-01-08

Inventor:

JO HIROAKI

Applicant:

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international:

H01L51/50; G09F9/30; G09G3/20; G09G3/30;

H05B33/14; H01L51/50; G09F9/30; G09G3/20;

G09G3/30; H05B33/14; (IPC1-7): G09G3/30; G09F9/30;

G09G3/20; H05B33/14

- European:

Application number: JP20030085845 20030326

Priority number(s): JP20030085845 20030326; JP20020097290 20020329

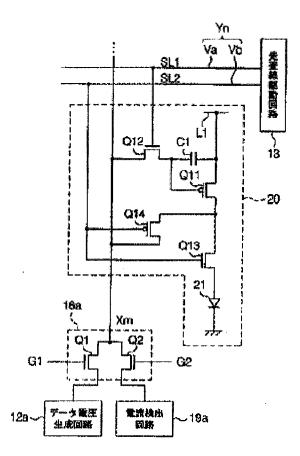
Report a data error here

Abstract of JP2004004675

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic circuit having operation characteristics detected with high accuracy, an electronic device, a driving method for the electronic circuit, an electro-optical device, and an electronic apparatus.

SOLUTION: A pixel circuit 20 is provided with: a switching transistor Q13 connected between a driving transistor Q11 and an organic EL element 21; and a detecting transistor Q14 which supplies a driving current outputted from the driving transistor Q11 to a current detection circuit 19a. The switching transistor Q12 is turned on with the switching transistor Q13 off to supply a data current Vdata for test to a holding capacitor C1. Next, the detecting transistor Q14 is turned on with the switching transistor Q13 off to supply the driving current from the driving transistor to the current detection circuit 19a through the detecting transistor Q14. The current detection circuit 19a can detect the driving current to the data current Vdata for test.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

Family list

6 family members for: JP2004004675

Derived from 4 applications

Back to JP2004004675

Electronic device, method for driving electronic device, electrooptical

device and electronic apparatus

Inventor: HIROAKI SHIRO (JP)

Applicant: SEIKO EPSON CORP (JP)

IPC: H01L51/50; G09F9/30; G09G3/20 (+9)

Publication info: CN1253842C C - 2006-04-26 CN1448908 A - 2003-10-15

ELECTRONIC DEVICE, DRIVING METHOD FOR THE SAME, ELECTRO-

OPTICAL DEVICE, AND ELECTRONIC APPARATUS

Inventor: JO HIROAKI

Applicant: SEIKO EPSON CORP

EC:

IPC: H01L51/50; G09F9/30; G09G3/20 (+10)

Publication info: JP2004004673 A - 2004-01-08

ELECTRONIC DEVICE, DRIVING METHOD FOR THE SAME, ELECTRO-

OPTICAL DEVICE, AND ELECTRONIC APPARATUS

Inventor: JO HIROAKI

Applicant: SEIKO EPSON CORP

EC:

IPC: H01L51/50; G09F9/30; G09G3/20 (+11)

Publication info: JP2004004675 A - 2004-01-08

Electronic device, method for driving the electronic device, electro-

optical device, and electronic equipment

Inventor: JO HIROAKI (JP)

Applicant: SEIKO EPSON CORP (JP)

EC: G09G3/00T

IPC: H01L29/04; H01L31/0336; H01L29/02 (+2)

Publication info: US6806497 B2 - 2004-10-19

US2004108518 A1 - 2004-06-10

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-4675 (P2004-4675A)

(43) 公開日 平成16年1月8日 (2004.1.8)

(51) Int.C1. ⁷	F I			テーマコード(参考)		
GO9G 3/30	G09G	3/30	j	3K007		
GO9F 9/30	GO9F	9/30	338	5C080		
GO9G 3/20	G09G	3/20 €	8 1 1 H	5CO94		
HO5B 33/14	G09G	3/20 €	323R			
	G09G	3/20 €	824B			
	審査請求 未	請求 請求項	の数 15 OL	(全 19 頁)	最終頁に続く	
(21) 出願番号	特願2003-85845 (P2003-85845)	(71) 出願人	000002369			
(22) 出願日	平成15年3月26日 (2003.3.26)		セイコーエプ)	ノン株式会社		
(31) 優先権主張番号	特願2002-97290 (P2002-97290)		東京都新宿区西新宿2丁目4番1号			
(32) 優先日	平成14年3月29日 (2002.3.29)	(74) 代理人	100095728			
(33) 優先權主張国	日本国 (JP)		弁理士 上柳	雅誉		
		(74) 代理人	100107076			
			弁理士 藤綱	英吉		
		(74)代理人	100107261			
		(-a) 76 FR 44	弁理士 須澤	修		
		(72) 発明者	城宏明	Lancardos		
	長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
		D b 1 (#8	ーエンソン(杯3 考) 3K007 AB11	** * * * * *	DB03 GA04	
		トクーム (多	5CO80 AA06		DD28 EE28	
			FF11		JJ04	
			7111		Viole 終頁に続く	

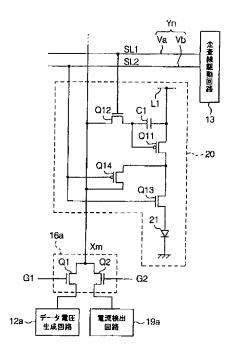
(54) 【発明の名称】電子装置、電子装置の駆動方法、電気光学装置及び電子機器

(57)【要約】

【課題】高い精度で電子回路の動作特性を検出できる電子回路、電子装置、電子回路の駆動方法、電気光学装置及び電子機器を提供する。

【解決手段】 回素回路20に、駆動用トランジスタQ11と有機EL素子21との間に接続させたスイッチング用トランジスタQ13と、駆動用トランジスタQ11が出力する駆動電流を電流検出回路19のに供給する検出用トランジスタQ14を設ける。スイッチング用トランジスタQ12をオンさせて保持キャパシタC1にテスト用データ電流Vdの七のに供給する。次に、スイッチング用トランジスタQ13をオフした状態で検出用トランジスタQ14をオンさせて、駆動用トランジスタ外5の駆動電流を検出用トランジスタQ14を介して電流検出回路19のに供給する。電流検出回路19のはテスト用のデータ電流Vdの七のに対する駆動電流を検出できる。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の単位回路を備えた電子装置であって、

前記複数の単位回路の各々は、

第1のトランジスタと、

前記第1のトランジスタを介して供給される電気信号を電気量として保持する保持素子と

前記保持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が制御される第2のトランジスタと

前記導通状態に相対した電流量が供給される被駆動素子と、

10 13 o

前記第2のトランジスタと直列に接続された第3のトランジスタと、を含み、前記第3のトランジスタを介して電流量を検出するための検査部に接続可能であること、

を特徴とする電子装置。

【請求項2】

複数の単位回路を備えた電子装置であって、

前記複数の単位回路の各々は、

第1のトランジスタと、

前記第1のトランジスタを介して供給される電気信号を電気量として保持する保持素子と

前記保持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が制御される第2のトランジスタと 20

前記導通状態に相対した電流量が供給される被駆動素子と、を含み、

前記第2のトランジスタは前記第1のトランジスタと直列に接続されており、前記第1のトランジスタを介して電流量を検出するための検査部に接続可能であること、

を特徴とする電子装置。

【請求項3】

請求項1または2に記載の電子装置において、

前記被駆動素子と前記第2のトランジスタとの間に、第4のトランジスタが接続されていることを特徴とする電子装置。

【請求項4】

30

請求項1乃至3のいずれかに記載の電子装置において、

前記被駆動素子は電流駆動素子であることを特徴とする電子装置。

【請求項5】

請求項3に記載の電子装置において、

前記検査部が検出を行っている期間は、前記第4のトランプスタは少なくともオフ状態であること、

を特徴とする電子装置。

【請求項6】

請求項1に記載の電子装置において、

前記第3のトランプスタは、前記複数の単位回路の各々に設けられていること、 40 を特徴とする電子装置。

【請求項7】

請求項1乃至6のいずれかに記載の電子装置において、

前記検査部で求めた前記第1のトランジスタを介して供給される電気信号に対する補正値を記憶する記憶回路を構えたことを特徴とする電子装置。

【請求項8】

請求項1乃至7のいずれかに記載の電子装置において、

前記検査部は、前記第2のトランジスタを含む電流経路を通過する電流を検出し、

前記電流経路は、前記被駆動素子は含まないこと、

を特徴とする電子装置。

【請求項9】

第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタを介して供給される電気信号を電気量と して保持する保持素子と、前記保持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が設定さ れる 第 2 のトランシスタと、前記 導通状態に相対した電流量が供給される 被駆動素子と、 前記第2のトランシスタと直列に接続された第3のトランジスタと、を構えた電子装置の 駆動方法であって、

前記第1のトランシスタをオンさせて前記電気信号に基づく電気量を前記保持素子に保持 する第1のステップと、

前記第3のトランジスタをオン状態として、前記第2のトランジスタと電流量を検出する ための検査部とを前記第3のトランジスタを介して電気的に接続し、前記第2のトランジ スタ及び前記第3のトランシスタを含む電流経路を通過する電流の電流量を検出する第2 のステップとを備えたこと、

を特徴とする電子装置の駆動方法。

【請求項10】

請求項9に記載の電子装置の駆動方法において、

前記電流経路は、被駆動素子を含まないこと、

を特徴とする電子装置の駆動方法。

【請求項11】

複数の走査線と複数のデータ線との交差部に対応して配置された複数の画素回路を備えた 電気光学装置であって、

前記複数の画素回路の各々は、

前記複数の走直線の対応する走直線を介して供給される走直信号により導通が制御される 第1のトランジスタと、

前記複数のテータ線の対応するテータ線及び前記第1のトランシスタを介して供給される データ信号を電気量としてを保持する保持索子と、

前記保持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が制御される第2のトランジスタと

前記導通状態に相対した電流量が供給される電気光学素子と、

前記第2のトランシスタと直列に接続された第3のトランシスタと、を含み、前記複数の 画素回路の各々は前記第3のトランシスタを介して電流量を検出する検査部に接続可能で あること、

を特徴とする電気光学装置。

【請求項12】

複数の走査線と複数のデータ線との交差部に対応して配置された複数の画素回路を備えた 電気光学装置であって、

前記複数の画素回路の各々は、

前記複数の走査線の対応する走査線を介して供給される走査信号により導通が制御される 第1のトランジスタと、

前記複数のデータ線の対応するデータ線及び前記第1のトランジスタを介して供給される データ信号を電気量としてを保持する保持素子と、

前記保持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が制御され、前記第1のトランジス タと直列に接続された第2のトランジスタと、

前記導通状態に相対した電流量が供給される電気光学素子と、を含み、

前記複数の画素回路の各々は前記第1のトランジスタを介して電流量を検出する検査部に 接続可能であること、

を特徴とする電気光学装置。

【請求項13】

請求項11に記載の電気光学装置において、

前記第3のトランシスタは、前記複数のデータ線の対応するデータ線を介して前記検査部 に接続可能であること、

40

30

10

20

を特徴とする電気光学装置。

【請求項14】

請求項11乃至13のいずれかに記載の電気光学装置において、

前記検査部は、前記電流量を検出する電流検出回路と、

前記電流検出回路にて検出した電流量に基づいて前記電気信号に対する補正値を求める補 正値算出回路と、

前記画素回路に対する前記補正値を記憶する記憶回路と、を含み、

前記電気信号を前記補正値で補正すること、

を特徴とする電気光学装置。

【請求項15】

10

請 求 項 1 1 乃 至 1 4 の । ず れ か に 記 載 の 電 気 光 学 装 置 か 実 装 さ れ て な る 電 子 機 器 。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子回路、電子装置、電子回路の駆動方法、電気光学装置及び電子機器に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、電気光学装置としての表示装置は、有機EL素子を用りた電気光学装置が注目されている。この種の有機EL素子を用りた電気光学装置には、駆動方式の一つしてアクティ 20プマトリクス駆動方式がある。

[00003]

アクティブマトリクス駆動方式の電気光学装置においては、 有機EL素子の輝度を制御するために、各有機EL素子に対してせれずれ国素回路が設けられている。各国素回路における有機EL素子の輝度階調の制御は、 輝度階調に応じたデータ信号(電圧値または電流値)を国素回路の保持キャパシタに供給することによって行われる。 つまり、 保持キャパシタには、設定した発光輝度階調に応じた電荷が充電される。

そして、保持キャパシタに保持された電荷量に応じて駆動用TFT(TLinFiImT ド a n S i S t O F)の導通状態が設定され、前記導通状態に応じた電流が有機EL素子 に供給される(例えば、特許文献1参照)。

[0004]

【特許文献1】

国際公開第WO98/36406号パンフレット

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

40

30

[0007]

本発明は、上記問題点を解消するためになされたものであって、その目的は高い精度で電子回路の動作特性を検出することができる電子回路、電子装置、電子回路の駆動方法、電気光学装置及び電子機器を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明における第1の電子装置は、複数の単位回路を構えた電子装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第1のトランプスタと、前記第1のトランプスタを介して供給され

る電気信号を電気量として保持する保持素子と、前記保持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が制御される第2のトランジスタと、前記導通状態に相対した電流量が供給される被駆動素子と、前記第2のトランジスタと直列に接続された第3のトランジスタと、を含み、前記第3のトランジスタを介して電流量を検出するための検査部に接続可能であることを特徴とする。

[0009]

これによれば、第3のトランジスタをオンさせることによって、被駆動素子に供給されるべき第2のトランジスタからの電荷量に相対した電流量が同第3のトランジスタを介して得ることができる。従って、電子回路の動作特性を検出することができる。なお、前記第3のトランジスタは各単位回路内に設けても良いし、前記複数の単位回路のうちいくつかの単位回路に対して共通に設けても良い。

10

[0010]

本発明の第2の電子装置は、複数の単位回路を構えた電子装置であって、前記複数の単位回路の各々は、第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタを介して供給される電気信号を電気量として保持する保持素子と、前記保持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が制御される第2のトランジスタと、前記導通状態に相対した電流量が供給される被駆動素子と、を含み、前記第2のトランジスタは前記第1のトランジスタと直列に接続されており、前記第1のトランジスタを介して電流量を検出するための検査部に接続可能であること、を特徴とする。

[0011]

20

この第2の電子装置の対応する実施形態としては、例えば、後述する第4の実施形態のような電気信号として電流信号が供給される回路構成を有する電子装置が挙げられる。

[0012]

上記の電子装置において、前記被駆動素子と前記第2のトランプスタとの間に、第4のトランプスタを接続させた。

[0013]

これによれば、第4のトランシスタをオフ状態として、前記被駆動素子への電流供給を停止した状態で、前記第3のトランシスタまたは前記第1のトランシスタをオン状態とすることによって、前記被駆動素子に供給されるべき第2のトランシスタを通過する電流の電流量が前記第3のトランシスタまたは前記第1のトランシスタを介して検出することができる。すなわち、前記検査部が検出を行っている期間は前記第4のトランシスタは少なくともオフ状態であることが好ましい。

30

[0014]

上記の電子装置において、前記被駆動素子は、例えば有機EL素子などの電流駆動素子であってもよい。有機EL素子は発光層が有機材料で構成されている。

[0015]

上記の電子装置において、前記第8のトランプスタは、前記複数の単位回路の各々に設けられていることが好ましい。これにより前記複数の単位回路の各々の電流特性の検出することが可能となる。

40

[0016]

上記の電子装置において、前記保持素子は、例えば前記複数の単位回路の各々に供給された電気信号を電荷量として保持する容量素子であってもよい。

[0017]

上記電子装置において、前記保持素子はSRAMなどの記憶素子であってもよい。

[0018]

上記の電子装置において、前記検査部で求めた前記第1のトランジスタを介して供給される電気信号に対する補正値を記憶する記憶回路を備えた。

これによれば、記憶回路に記憶した補正値を使って電子装置の動作特性を補正して被駆動素子の動作を調整することができる。

[0019]

本祭明における電子装置の駆動方法は、第1のトランジスタと、前記第1のトランジスタ を介して供給される電気信号を電気量として保持する保持素子と、前記保持素子に保持さ れた電気量に基づりて導通状態が設定される第2のトランプスタと、前記導通状態に相対 し 友 電 流 量 が 供給 さ れ る 被 駆 動 素 子 と 、 前 記 第 2 の ト ラ ン ジ ス タ と 直 列 に 接 続 さ れ た 第 3 のトランジスタと、を備えた電子装置の駆動方法であって、前記第1のトランジスタをオ ン マ せ て 前 記 電 気 信 号 に 基 づ く 電 気 量 を 前 記 保 持 素 子 に 保 持 す る 第 1 の ス テ ッ プ と 、 前 記 第3のトランジスタをオン状態として、前記第2のトランジスタと電流量を検出するため の検査部とを前記第3のトランシスタを介して電気的に接続し、前記第2のトランシスタ 及び前記第3のトランジスタを含む電流経路を通過する電流の電流量を検出する第2のス テップとを備えたことを特徴とする。

[0020]

これによれば、検査部は被駆動素子に供給されるべき電流量が前記検査部で検出すること ができる。

[0021]

上記の電子装置の駆動方法において、前記電流経路は前記被駆動素子を含まないようにす スつとが好ましい。

[0022]

上記の電子装置の駆動方法において、前記被駆動素子は、有機EL素子などの電流駆動素 子であってもより。

[0028]

本発明における第1の電気光学装置は、複数の走査線と複数のデータ線との交差部に対応 して配置された複数の画素回路を備えた電気光学装置であって、前記複数の画素回路の各 々は、前記複数の走査線の対応する走査線を介して供給される走査信号により導通が制御 される第1のトランシスタと、前記複数のデータ線の対応するデータ線及び前記第1のト ランジスタを介して供給されるデータ信号を電気量としてを保持する保持素子と、前記保 持素子に保持された電気量に基づいて導通状態が制御される第2のトランジスタと、前記 導通状態に相対した電流量が供給される電気光学素子と、前記第2のトランジスタと直列 に接続された第8のトランジスタと、を含み、前記複数の画素回路の各々は前記第8のト ランジスタを介して電流量を検出する検査部に接続可能であることを特徴とする。 上記の電気光学装置におりて、前記第3のトランジスタは前記複数の画素回路の各々に設

けても良いし、前記複数の画素回路のいくつかの画素回路に共通に設けても良い。 上記の電気光学装置において、前記第3のトランジスタは、前記複数のトランジスタの対 応するデータ線を介して前記検査部に接続可能であるようにしてもよい。これによれば、 検査用配線を設けなくともデータ線を検査用配線として利用することが可能である。

[0024]

本発明の第2の電気光学装置は、複数の走査線と複数のデータ線との交差部に対応して配 置された複数の画素回路を備えた電気光学装置であって、前記複数の画素回路の各々は、 前記複数の走査線の対応する走査線を介して供給される走査信号により導通が制御される 第1のトランジスタと、前記複数のデータ線の対応するデータ線及び前記第1のトランジ スタを介して供給されるデータ信号を電気量としてを保持する保持素子と、前記保持素子 に保持された電気量に基づいて導通状態が制御され、前記第1のトランプスタと直列に接 続された第2のトランジスタと、前記導通状態に相対した電流量が供給される電気光学素 子と、を含み、前記複数の画素回路の各々は前記第1のトランジスタを介して電流量を検 出する検査部に接続可能であることを特徴とする。

[0025]

上記の電気光学装置におりて、前記検査部は、前記電流量を検出する電流検出回路と、前 記電流検出回路にて検出した電流量に基づいて前記電気信号に対する補正値を求める補正 値算出回路と、前記画素回路に対する前記補正値を記憶する記憶回路とからなり、前記電 気信号を設定する際、前記電気信号を前記補正値で補正するようにした。

[0026]

10

20

[0027]

本発明における電子機器は、上記の電気光学装置が実装されている。

[0028]

【発明の実施の形態】

(第1実施形態)

以下、本発明を具体化した第1実施形態を図1~図5に従って説明する。

[0029]

図1は、電気光学装置としての有機ELディスプレイ10の回路構成を示すプロック回路 図を示す。図2は、表示パネル部とデータ線駆動回路の内部回路構成を示すプロック回路 図を示す。図3は、画素回路の内部回路構成を示す回路図を示す。

[0030]

図1 において、有機ELディスプレイ10 は、表示パネル部11、データ線駆動回路12、走査線駆動回路13、メモリ14、発振回路15、セレクト回路16及び制御回路17を備えている。

[0031]

有機ELディスプレイ10の各要素11~17は、それぞれが独立した電子部品によって構成されていてもよい。例えば、各要素12~17が1チップの半導体集積回路装置によって構成されていてもよい。また、各要素11~17の全部若しくは一部が一体となった電子部品として構成されていてもよい。例えば、表示パネル部11に、データ線駆動回路12と走査線駆動回路13とが一体的に形成されていてもよい。各構成要素12~16の全部若しくは一部がプログラマブルなICチップで構成され、その機能がICチップに書き込まれたプログラムによりソフトウェア的に実現されてもよい。

[0032]

表示パネル部11は、図2に示すように、マトリクス状に配列された複数の画素回路20を有している。つまり、各画素回路20は、その列方向に沿ってのびる複数のデータ線X1~Xm(mは整数)と、行方向に沿ってのびる複数の走査線Y1~Yn(nは整数)との間にせれぜれ接続されることにより、各画素回路20はマトリクス状に配列されている。各画素回路20には被駆動素子として発光層が有機材料で構成された有機EL素子21を有している。尚、画素回路20内に形成れる後記するトランジスタは、シリコンペースのトランジスタでもよいが、本実施形態では薄膜トランジスタ(TFT)で構成している

[0088]

[0034]

走 直線 駆動 回路 1 8 は、前記 複数 の走 直線 Y h の中の 1 本 を 選択 駆動 して 1 行分の 画素 回路 群 を 選択する。 走 直線 Y 1 ~ Y h は、 や れ で れ 第 1 副走 直線 V a と 第 2 副走 直線 V b と 第 2 副走 直線 V b に 第 2 選択 信号 S L 2 を 出力 する。 メ モ リ 1 4 は、 コンピュータ 1 8 か ら 供給 さ れ る 表 示 デー タ を 記憶 する。 ヌ、メ モ リ 1 4 は、 補 正 値 算 出 回路 を 構成 する 検 直 装 置 1 9 か ら 供給 さ れ る テ ス ト 用 表 示 デー タ を 記憶 する よう に なって いる。 発 振 回路 1 5 は、 基 準 動 作 信号 を 有機 E L ディ スプレ イ 1 0 の 他 の 構成 要素 の 供給 する。

10

20

30

50

[0035]

セレクト回路16は、表示パネル部11とデータ線駆動回路12との間に設けられている。各セレクト回路16は、各データ線X1~Xmごとに切換え回路16のを構えている。各切換え回路16のは、図3に示すように第1グートトランジスタQ1と第2グートトランジスタQ1と第2グートトランジスタQ1と第2グートトランジスタQ1は、対応するデータ線X1~Xmと、対応するデータ電圧生成回路30とをそれぞれ接続する。各セレクト回路16の第2グートトランジスタQ2は、対応するデータ線X1~Xmと、検査部としての検査装置19に設けた対応するデータ線X1~Xmごとに設けられた電流検出回路19のとをそれぞれ接続する。第1及び第2グートトランジスタQ1、Q2は、制御回路17からの第1及び第2グート信号G1、G2に基づいてそれぞれオン・オフ制御されるようになっている。

[0036]

制御回路17は、前記各要素11~16を統括制御する。制御回路17は、表示パネル部11の表示状態を表す前記メモリ14に記憶したコンピュータ18からの表示データ(画像データ)を、各有機EL素子21の発光の輝度を表すマトリクスデータに変換する。マトリクスデータは、1行分の画素回路群を順次選択するための走査線駆動信号と、選択された画素回路群の有機EL素子21の輝度を設定するデータ電圧Vむのしていて決定するデータ線駆動信号とを含む。そして、走査線駆動信号は、走査線駆動回路13に供給する。また、データ線駆動信号は、データ線駆動回路12に供給される。

[0037]

又、制御回路17は、有機ELディスプレイ10が検査装置19を使って表示パネル部11の各 画素回路20についての検査を行う時、テストモードとなる。テストモードになると、制御回路17は、前記メモリ14に記憶した検査装置19からのテスト用表示データ(画像データ)を、各有機EL素子21の発光の輝度を表すマトリクスデータ(テスト用マトリクスデータ)に変換する。

[0038]

このテスト用マトリクスデータは、1行分の画素回路群を順次選択するためのテスト用の走直線駆動信号と、選択された画素回路群の有機EL素子21のテスト用輝度を設定をまる、ト用のデータ電圧Vdataのレベルを決定するテスト用のデータ線駆動信号と、走査線駆動回路13に供給される。またいて、テスト用の走査線駆動回路12に供給される。またいて、制御回路17は、表示パネル部11の各画素回路20について検査を行うための第1及び第2ケート信号G1、G2を前記セレクト回路16に供給する。因みに、テストモードでない通常モードの時には、制御回路17は、第1ケート信号G1のみ出力し第1ケートトランジスタQ1をオン、第2ケートトランジスタQ2をオフとなる状態を維持させている。

[0039]

[0040]

■素回路20は、本実施形態は電圧駆動型の画素回路であって、被駆動素子としての有機 E L 素子21を備えている。第2のトランプスタとしての駆動用トランプスタQ11、第 1のトランプスタとしてのスイッチング用トランプスタQ12、第4のトランプスタとしての発光制御用トランプスタQ13、第3のトランプスタとしての検出用トランプスタQ14、保持素子としての保持キャパシタC1を備えている。

[0041]

スイッチング用トランジスタQ12及び発光制御用トランジスタQ18はNチャネルTFTよりな構成されている。駆動用トランジスタQ11及び検出用トランジスタQ14はPチャネルTFTよりな構成されている。

10

20

00

40

[0042]

駆動用トランジスタQ11は、ドレインがスイッチング用トランジスタQ13を介して前記有機EL素子21の陽極に接続され、ソースが電源線L1に接続されている。駆動用トランジスタQ11のゲートと電源線L1との間には、保持キャパシタC1が接続されている。また、駆動用トランジスタQ11のゲートは、スイッチング用トランジスタQ12を介して前記データ線Xmに接続されている。さらに、駆動用トランジスタQ11のドレインは、前記検出用トランジスタQ14を介して前記データ線Xmに接続されている。

[0043]

スイッチング用トランジスタQ12のゲートは、第1副走査線Vのが接続されている。前記検出用トランジスタQ14のソースはQ11のドレインに接続されている。又、発光制御用トランジスタQ14のゲートは、ともに第2副走査線Vbに接続されている。

10

[0044]

次に、上記のように構成した有機ELディスプレイ10の作用を画素回路20の動作に従って説明する。

(通常モード)

まず、通常モードを図4に示す各信号SL1、8L2、G1、G2のタイミングチャートに従って説明する。

【0045】

今、 n 行目の走直線 Y n が選択されて走直線 Y n に接続された各画素回路 2 0 が発光動作にはいる時、走直線駆動回路 1 8 から走直線 Y n の第1 副走直線 V a を介してスイックの用トランジスタQ 1 2 をオン状態とする第1 選択信号 8 L 1 が出力され、スイッチンの用トランジスタQ 1 2 がオン状態となる。これと同時に、制御回路 1 7 からセランがオン状態となる。これと同時に、制御回路 1 7 からセランがオン状態となる。これと同時に、制御回路 1 7 からセランがオン状態となる。これと同時に、制御回路 1 7 からセランがオン状態となる。で、第1 ゲートトランジスタQ 1 をオンが態となる。で、データ電圧生成回路 1 2 a から対応する時間 t 1 の 2 4 で、スイッチング用トランジスタQ 1 で 2 を 1 で、カンジスタQ 1 を 3 を 1 で、カンジスタQ 1 を 3 を 1 で、カンジスタQ 1 を 3 を 1 で、スイッチング用トランジスタQ 1 を 3 を 1 で、アータ書き込み期間が終了する。

30

データ電圧 V d a t a を オン状態にあるスイッチング用トランジスタQ 1 2 を介して 画素 回路 2 0 に供給している期間は、検出用トランジスタQ 1 4 及び発光制御用トランジスタQ 1 3 は せれ せれ オフ状態 及び オン状態 として おく。

時間七1の途中あるいは時間七1の経過後、駆動用トランプスタQ11の導通状態に応じた電流の有機EL素子に対する供給が開始される。

[0046]

次いで、発光制御用トランプスタQ13をオフ状態として電流の有機EL素子に対する供給を停止し、次のデータ書き込み期間の開始を待つ。

[0047]

なお、データ電圧 V d の t のをスイッチング用トランジスタQ 1 2 を介して画素回路 2 0 40 に供給している期間は、検出用トランジスタQ 1 4 は、オン状態及びオフ状態のいずれであってもよい。

しかしながら、オン状態にある検出用トランジスタQ14を介して画素回路20とデータ線Xmとの間に流れる微小な電流がデータ電圧Vdataが摂動を与える可能性もあるので、本実施形態のようにデータ電圧Vdataをスイッチング用トランジスタQ12を介して画素回路20に供給している期間は、検出用トランジスタQ14はオフ状態としておくことが好ましい。

さらに、通常モードの全期間において検出用トランジスタQ14をオフ状態であってももちろん構わない。

本実施形態では、発光制御用トランジスタQ18と検出用トランジスタQ14とは、相補

10

30

40

的な動作するような回路構成となっているか、もちろん、それぞれ独立して制御すること も可能である。

[0048]

この動作を繰返すことによって、各走直線Y1~Yn上にある各画素回路20の有機EL素子21はデータ電圧Vdataに対応した輝度でせれぞれ発光制御され、有機ELディスプレイ10はコンピュータ18からの表示データ基づく画像を表示する。

[0049]

(テストモード)

次に、駆動方法の一態様であるテストモードについて説明する。有機ELディスプレイ10は検査装置19に接続することによってテストモードとなる。検査装置19から有機ELディスプレイ10にテスト用表示データが出力されると、制御回路17は、テストモードとなり、テスト用表示データを各有機EL素子21の発光の輝度階調を表すマトリクスデータ(テスト用マトリクスデータ)に変換する。そして、制御回路17は、テスト用の走査線駆動信号及びテスト用のデータ線駆動信号を走査線駆動回路13及びデータ線駆動同路12に出力する。

[0050]

図5は、テストモードにおける各信号8L1、8L2、G1、G2のタイミングチャートで示す。今、例えば、走査線駆動回路13から走査線Ynの第1副走査線Vaにスイッチング用トランジスタQ12をオン状態とする第1選択信号8L1が出力され、走査線Yn上にある各画素回路20のスイッチング用トランジスタQ12がオン状態となる。これと同時に、制御回路17からセレクト回路16の各切換え回路16aに第1ゲートトランジスタQ1をオン状態とする第1ゲート信号G1が出力され、各切換え回路16aの第1ゲートトランジスタQ1がオン状態となる。

[0051]

これにより、オン状態にあるスイッチング用トランジスタQ12及び第1ゲートトランジスタQ1を介してデータ電圧生成回路12のから保持キャパシタC1にテスト用のデータ電圧Vdのtのを供給される。一方、テスト用データ電圧Vdのものを供給している期間は、検出用トランジスタQ14をオフ状態とする第2選択信号SL2を供給して検出用トランジスタQ14をオフ状態としておく。

時間七1の経過後、スイッチングトランジスタQ12及び第1ゲートトランジスタQ1をオフ状態とする第1選択信号8L1及び第1ゲート信号G1を供給し、画素回路20におけるデータ書き込み期間が終了する。この時、検出用トランジスタQ14及び発光制御用トランジスタQ13をそれぞれオン状態及びオフ状態とする第2選択信号8L2を供給する。

[0052]

次いで、制御回路17からセレクト回路16の各切換え回路16のに第2ケートトランジスタQ2をオン状態とする第2ケート信号G2が供給され、第2ケートトランジスタQ2がオン状態となる。画素回路20にあいて、この第2ケートトランジスタQ2のオンに基づいて駆動用トランジスタQ11の動作に基づくテスト用のデータ電圧Vdataに相対した電流値の駆動電流が流れる。この時、駆動用トランジスタQ11からの駆動電流は、検出用トランジスタQ14及び第2ケートトランジスタQ2を介して検査装置19の走査線Yn上にある各画素回路20に対して設けられた各電流検出回路19aにそれぞれ出力される。

[0053]

そして、この動作を順次各走査線Y1~Ynの各個素回路20に対して行い、各走査線Y1~Ynの各画素回路20に対して設けられた各電流検出回路19点にそれぞれ出力される。

[0054]

検査装置19において、各走査線Y1~Ynの各画素回路20に対して設けられた電流検出回路19のは、入力した出力電流をデジタル変換して出力電流値を検出電流値としてや

れやれ求める。そして、検査装置19は、各電流検出回路19ので求めた画素回路20の検出電流値をテスト用のデータ電圧Vむの七のに対する設定電流値とそれぞれ比較する。そして、検査装置19は、その比較結果を一時記憶する。尚、設定電流値は、テスト用のデータ電圧Vむの七ので画素回路20から規格上出力されなければならない電流値であって予め試験又は理論上から得られた値である。

[0055]

この比較結果を一時記憶した後、新たに異なる値のテスト用のデータ電圧 V むんせんを使って同様のテストを有機 E L ディスプレイ10に対して行う。そして、検査装置19は、前記と同様に、各電流検出回路19のが求めた画素回路20の検出電流値をテスト用のデータ電圧 V むんせんに対する設定電流値とそれぞれ比較し、その比較結果を記憶する。 【0056】

10

検査装置19は、2種類の異なるテスト用のデータ電圧Vdataに対する比較結果に基づいて各画素回路20のデータ電圧Vdataに対する駆動用トランプスタQ11の出力電流特性を検査する。そして、検査装置19は、各画素回路20の特性が目標(規格)の特性となるように各画素回路20毎に補正値を求める。即ち、設定輝度に対するデータ電圧Vdataに対する補正値ΔVdを各画素回路20毎に求める。

[0057]

検査装置19は、この求めた各画素回路20毎に求めた補正値△Vdを有機ELディスプレイ10に出力する。各画素回路20毎に求められた補正値△Vdは、制御回路17に内蔵された不揮発性メモリ等よりなるメモリ17のに記憶されて、テストモードは終了する。尚、本実施形態では、メモリ17のに記憶したが、補正値を設定するビューズを形成し、検査装置19の検査結果に基づいて該当するビューズをカットするようにするようにしてもよい。

20

[0058]

そして、制御回路17は、コンピュータ18からの表示データ(画像データ)を、各有機EL素子21の発光の階調を表すマトリクスデータに変換する際に補正値ΔVdが使用される。詳述すると、制御回路17は表示データに基づいて求められる各画素回路20の有機EL素子21の輝度を設定するデータ電圧Vdのものをそれぞれ対応する補正値ΔVdで補正した値を新たなデータ電圧Vdのものとする。制御回路17はその各画素回路20の新たなデータ電圧Vdのものをデータ線駆動回路12に出力する。

30

[0059]

従って、製造はらっきによる各画素回路(各トランジスタ:特に駆動用トランジスタQ1 1)の動作特性のはらっきを検出するこができる。しかも、各画素回路20の動作特性のはらっきを補正して各画素回路20の有機EL素子21のデータ電圧Vdのものに対する輝度を一定にすることができる。

[0060]

又、検査装置19は、検出電流値が基準範囲内にない場合には画素回路20が動作不能と 判断するようにすれば、製品として出荷ができるか否かの判断材料にすることができる。 【0061】

40

次に、上記のように構成した有機ELディスプレイ10の特徴を以下に記載する。

[0062]

従って、簡単に製造はちつきによる各国素回路20の動作特性を検出することができる。 その結果、有機ELディスプレイ10の不良品を出荷前に検査することができる。

[0063]

(2)本実施形態では、制御回路17に内蔵したメモリ17のに、検査装置19が各画素

回路 2 0 毎に求めた、製造はらっきに基づく動作特性の誤差を補正する補正値、即ち、設定輝度に対するデータ電圧 V d の t のに対する補正値 Δ V d を記憶した。 せして、 制御回路 1 7 は表示データに基づいて求められる各画素回路 2 0 の有機 Ε L 素子 2 1 の輝度を設定するデータ電圧 V d の t の t を t れ 対 応 する補正値 Δ V d で 補正した。

[0064]

従って、各画素回路20は、表示データに基づくデータ電圧 V d の t のに対して一様な電流値の駆動電流を有機EL素子21に供給でき、同有機EL素子を一様な輝度で発光させることができる。しかも、各画素回路20を補正値 Δ V d で製造ばらつきによる動作特性を補正することができるため従来では不良品として廃棄される有機ELディスプレイを製品として改善されるため、有機ディスプレイの製造歩留まりを向上させることができる。

10

(3) 本実施形態では、検出のための駆動電流を既存のデータ線X1~Xmを利用して電流検出回路19のに供給するようにした。従って、電流検出のために回路規模が増大するのを抑えることができる。

[0066]

[0065]

なお、本実施形態では、前記駆動用トランジスタ(第2のトランジスタ)Q11と検出用トランジスタ(第3のトランジスタ)Q14と直列に接続されしたが、駆動用トランジスタQ11と検出用トランジスタQ14との間にその他の素子を挿入してもよい。この場合にも駆動用トランジスタQ11に対して検出用トランジスタQ14は直列に接続されていることになる。

20

[0067]

(第2実施形態)

次に第2実施形態について説明する。前記第1実施形態では、検査装置19か外部装置であったが、本実施形態では、前記第1実施形態の有機ELディスプレイ10の各要素11~17と同じ要素として検査装置19を構成したものである。従って、検査装置19は有機ELディスプレイ10を実装する携帯電話、PDA、ノートパソコン等の携帯電子機器内に内蔵されることになる。

[0068]

尚、携帯電子機器内に内蔵される点に特徴があるだけなので、説明の便宜上、第1実施形態と共通する部分は省略しその特徴部分について説明する。

30

図6は、本実施形態の検査装置19の電気回路を示す。

[0069]

図6において、電流検出回路部31は、データ線×1~×mに対応した数の電流検出回路31のから構成されている。各電流検出回路31のはそれぞれ切換え回路16のを介してデータ線×1~×mから供給される駆動用トランジスタQ11からのテスト用のデータ電圧Vdのものに対する駆動電流をそれぞれアナログ検出する。尚、テスト用の表示データは、制御回路17のメモリ17のに予め記憶されている。

[0070]

各電流検出回路31のは、AD変換回路部32の対応するAD変換器32のに接続されている。各AD変換器32のは、データ線×1~×mから供給される駆動電流の電流値をデジタル値に変換して制御回路17に出力する。

40

[0071]

制御回路17は、各AD変換器32のからのデータ線 X1~Xmから供給される駆動電流の電流値とテスト用のデータ電圧 V d の t の に対する設定電流値と されぜれ比較する。 さして、制御回路17は、 さの比較 結果を一時記憶する。 つまり、 本実施形態では、 制御回路17において前記第1実施形態の検査装置19と同じような検査処理を行う。 尚、 本実施形態に場合、一つの走査線上に接続された各画素回路20毎に検査を行った後次の走査線上の各画素回路の検査を行うようになっている。

[0072]

この比較結果を一時記憶した後、新たに異なる値のテスト用のデータ電圧Vdataを使

って同様のテストを有機ELディスプレイ10に対して行う。そして、制御回路17は、前記と同様に、各AD変換器32のからのデータ線×1~×mから供給される駆動電流の電流値とをテスト用のデータ電圧Vdのものに対する設定電流値とそれぞれ比較し、その比較結果を記憶する。

[0073]

制御回路17は、2種類の異なるテスト用のデータ電圧Vむのものに対する比較結果に基づいて各画素回路20のデータ電圧Vむのものに対する駆動用トランジスタQ11の出力電流特性を検査する。そして、制御回路17は、各画素回路20の特性が目標(規格)の特性となるように各画素回路20毎に補正値を求める。即ち、設定輝度に対するデータ電圧Vむのものに対する補正値△Vむを各画素回路20毎に求める。制御回路17は、その求めた補正値△Vむを記憶回路としてのメモリ17のに記憶してテストモードは終了する。尚、制御回路17は、テストモードを定期的に行うか、電源投入直後に実行させるようになっている。制御回路17は、この補正値△Vむを使って前記第1実施形態と同様に各画素回路20を表示データに基づいて駆動制御する。

[0074]

次に、上記のように構成した有機ELディスプレイ10の特徴を以下に記載する。

20

そして、制御回路17において、各画素回路20の動作特性を検出する。従って、大がかりな検査装置を使用しないで、製造はらっきによる各画素回路20の動作特性を簡単に検出することができる。しかも、制御回路17において、定期的に又電源投入直後等にテストモードを実行させるようにすれば、経年変化、環境温度の変化による各画素回路20の動作特性を検出することができる。

[0075]

30

[0076]

従って、各画素回路20は、経年変化、環境温度が変化しても表示データに基づくデータ電圧Vdataに対して一様な電流値の駆動電流を有機EL素子21に供給でき、同有機EL素子を一様な輝度で発光させることができる。

[0077]

(3) 本実施形態では、検出のための駆動電流を既存のデータ線X1~Xmを利用して電流検出回路19のに供給するようにした。従って、電流検出のために回路規模が増大するのを抑えることができる。

40

[0078]

(第3実施形態)

次に、第1及び第2実施形態で説明した電気光学装置としての有機ELディスプレイ10の電子機器の適用について図7及び図8に従って説明する。有機ELディスプレイ10は、モバイル型のパーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタルカメラ等種々の電子機器に適用できる。

[0079]

図7は、モバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図を示す。図7において、パーソナルコンピュータ50は、キーボード51を備え本体部52と、前記有機ELディスプレイ10を用いた表示ユニット53を備えている。この場合でも、有機ELディスプ

レイ10を用いた表示ユニット53は前記実施形態と同様な効果を発揮する。その結果、 パーソナルコンピュータ50は、欠陥の少ない画像表示を実現することができる。

[0080]

図8は、携帯電話の構成を示す斜視図を示す。図8において、携帯電話60は、複数の操作ボタン61、受話口62、送話口63、前記有機ELディスプレイ10を用いた表示ユニット64を構えている。この場合でも、有機ELディスプレイ10を用いた表示ユニット64は前記実施形態と同様な効果を発揮する。その結果、携帯電話60は、欠陥の少ない画像表示を実現することができる。

[0081]

(第4実施形態)

本実施形態では、スイッチング用トランジスタと検出用トランジスタとを兼用する実施形態について、図9に示す画素回路について説明する。

図9において、各画素回路20は、第2のトランジスタとしての駆動用トランジスタQ20、第1スイッチング用トランジスタQ21及び第2スイッチング用トランジスタQ22、発光制御用トランジスタQ23、及び、保持素子としての保持キャバシタC1を有している。駆動用トランジスタQ20はPチャネルTFTより構成されている。第1及び第2スイッチング用トランジスタQ23はNチャネルTFTより構成されている。

[0082]

駆動用トランプスタQ20は、ドレインが発光制御用トランプスタQ28を介して前記有機EL素子21の陽極に接続され、ソースが電源線L1に接続されている。電源線VLには、前記有機EL素子21を駆動させるための駆動電圧Vddが供給されている。前記駆動用トランプスタQ20のゲートと電源線VLとの間には、保持キャパシタC1が接続されている。

[0083]

また、駆動用トランジスタQ20のゲートは、前記第1スイッチング用トランジスタQ21のドレインに接続されている。第1スイッチング用トランジスタQ21のソースは、第2スイッチング用トランジスタQ22のドレインと接続されている。又、第2スイッチング用トランジスタQ22のドレインと接続されている。

[0084]

さらに、第2スイッチング用トランジスタQ22のソースは、データ線Xmを介してデータ線駆動回路12の単一ライン駆動回路30に接続されている。そして、この単一ライン駆動回路30は、データ電流生成回路40点が設けられている。データ電流生成回路40点は、画素回路20に対してデータ信号Iを出力する。そして、データ線Xmは、第1スイッチQ11を介してデータ電流生成回路40点に接続されるとともに、第2スイッチQ12を介して電流検出回路30bに接続される。

[0085]

第1及び第2スイッチング用トランジスタQ21、Q22のゲートには、それぞれ、第1の副走査線Va及び第2の副走査線Vbが接続されている。第1の副走査線Va及び第2の副走査線Vbが5第1走査信号SL1及び第2の走査信号SL2によって第1及び第2スイッチング用トランジスタQ21、Q22はオンされるようになっている。さらに、発光制御用トランジスタQ23のゲートは、発光制御信号GPによって制御される。

[0086]

第1スイッチQ11、第1のスイッチング用トランジスタQ21、及び第2のスイッチング用トランジスタQ22がオン状態の期間にデータ電流生成回路40のがデータ信号Iをデータ線Xmを介して出力すると、画素回路20にデータ信号Iが供給され、保持キャパシタC1にデータ信号Iに対応した電荷量が蓄積され、駆動トランジスタの導通状態が設定される。これが書き込み動作である。

続いて、発光制御用トランジスタQ23が発光制御用トランジスタQ23をオン状態とす

10

30

40

る発光制御信号GPに応答してオン状態となると、駆動用トランプスタQ20の導通状態に応じた電流量が有機圧し素子21に供給される。

[0087]

これに対してテストモードでは、上記の書き込み動作は基本的に同じであるが、 通常のデータ信号の代わりにテスト用の信号に対応した電荷量を保持キャパシタに保持を発光制御で、 第1のスイッチ Q 1 1 1、 及び発光制御用トランジスタ Q 2 1、 第1のスイッチ Q 1 1、 及び発光制御用トランジスタ Q 2 2 をオン状態としたまま、 第2のスイッチング用トランジスタ Q 2 2 2 を 通過する で 策2のスイッチ Q 1 2 を オン状態として、 駆動トランジスタ Q 2 2 0 を 通過する で 検出する。 第4の実施形態では、 第1の実施形態とは異なり、 検出用トランジスタを 新たに設ける代わりに 2 つのスイッチングトランジスタ Q 2 2)を 検出用トランジスタ 2 しても 兼用している。

10

[0088]

尚、発明の実施形態は、上記実施形態に限定されるものではなく、以下のように実施して もよい。

前記第1実施形態では、出荷前の有機ELディスプレイを検査する検査装置19を使ってディスプレイを検査した。これを携帯電話、PDA、ノートバソコン等の携帯電子機器に行って、その携帯電子機器のバッテリを充電器で充電する際に、その充電中に携帯電子機器に搭載された有機ELディスプレイを検査装置19で検査するようにしてもよい。この場合、該充電器に検査装置を内蔵する必要がある。そして、充電を開始すると、テストモードをなり、各画素回路20を電流検出を行い検査することになる。このようにするによって、携帯電子機器に搭載された有機ELディスプレイについて各画素回路20の経年変化による動作特性を充電する毎に補正することができる。

20

[0089]

上記の実施形態では、検査装置19は、表示パネル部11の全ての画素回路20に対する 電流検出回路190を設けたが、第2実施形態のように、データ線X1~XMの数と同じ 数で実施してもよい。この場合、の第2実施形態のように一つの走査線上に接続された各 画素回路20毎に検査を行った後次の走査線上の各画素回路の検査を行うことになる。

[0090]

前記第1実施形態では、検査装置19が求めた補正値Vdを制御回路17に内蔵したメモリ17のに記憶し、そのメモリ17のに記憶した補正値Vdを使って新たなデータ電圧V datのを作成した。

30

[0091]

前記実施形態では、電子回路として画素回路20に具体化して好適な効果を得たが、有機 EL素子21以外の例えばLEDやFED等の発光素子のような被駆動素子を駆動する電子回路に具体化してもより。又、被駆動素子として磁気RAMがある。従って、該磁気RAMを利用したメモリ装置に応用してもより。

[0092]

前記実施形態では、補正値 Δ V d を求める際、 2 つ異なるテスト用のデータ電圧 V d の t の を用いてテストを行って求めた。これを、 1 つのテスト用のデータ電圧 V d の t の を用いてテストを行ったり、 3 つ以上のテスト用のデータ電圧 V d の t の を用いてテストを行って求めて実施してもよい。

40

上記の実施形態では電流をデータ線X1~Xmを介して電流検出回路に供給したが、これを検出用トランジスタQ13に検出専用の配線を設け、これら配線を介して電流検出回路1に供給するようにして実施するようにしてもよい。

[0093]

上記の実施形態では、囲素回路の被駆動素子として有機EL素子21について具体化したが、無機EL素子に具体化してもよい。つまり、無機EL素子からなる無機ELディスプレイに応用しても良い。

[0094]

上記の実施形態では画素回路20は、電圧駆動型の画素回路に具体化したが、電流駆動型

【図面の簡単な説明】

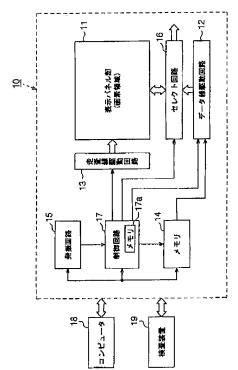
- 【図1】本実施形態の有機ELディスプレイの回路構成を示すプロック回路図。
- 【図2】表示パネル部とデータ線駆動回路の内部回路構成を示すプロック回路図。
- 【図3】画素回路の内部回路構成を示す回路図。
- 【図4】通常モードにおける各信号のタイミングチャート。
- 【図5】テストモードにおける各信号のタイミングチャート。
- 【図6】第2実施形態を説明するための要部電気プロック回路図。
- 【図7】第3実施形態を説明するためのモバイル型パーソナルコンピュータの構成を示す 10斜視図。
- 【図8】第3実施形態を説明するための携帯電話の構成を示す斜視図。
- 【図9】第4実施形態に係る画素回路の内部回路構成を示す回路図。

【符号の説明】

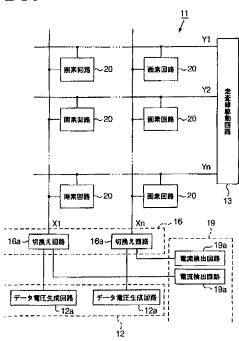
- C1 容量素子としての保持キャパシタ
- Q11 第2のトランジスタとしての駆動用トランジスタ
- Q12 第1のトランジスタとしてのスイッチング用トランジスタ
- Q13 第4のトランジスタとしての発光制御用トランジスタ
- Q14 第3のトランジスタとしての検出用トランジスタ
- Y1~Yn 走直線
- Va 第1副走査線
- ∨ b 第2副走査線
- X1~Xm データ線
- 10 電気光学装置としての有機ELディスプレイ
- 1 1 表示パネル部
- 17 補正値算出回路を構成する制御回路
- 17 の 記憶回路としてのメモリ
- 19 補正値算出回路を構成する検査装置
- 190、電流検出回路
- 20 電子回路としての画素回路
- 21 被駆動素子としての有機EL素子
- 31 の 電流検出回路

20

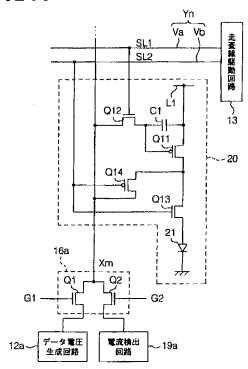
【図1】



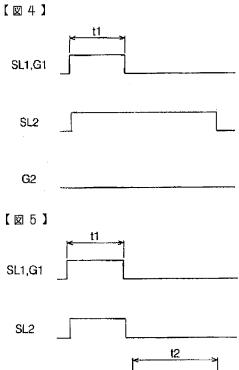
[22]



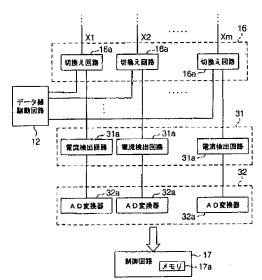
[23]



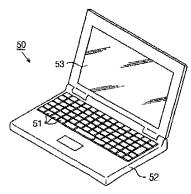
G2



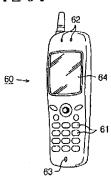
【図6】



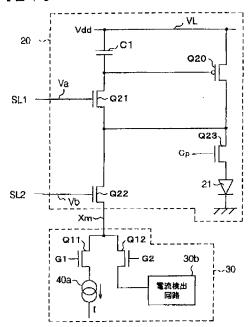
[図7]



【図8】



[図9]



フロントページの続き

(51)Int. Cl. 7

FΙ

テーマコード(参考)

G0 9G 3/20 641D G0 9G 3/20 641P G0 9G 3/20 642P G0 9G 3/20 670Q H0 5B 83/14 A

F ターム(参考) 5C094 AA08 AA07 AA55 AA56 BA08 BA27 CA19 CA25 DA09 DB01 DB02 DB04 EA08 FA01 FB01 FB12 FB14 FB15 FB20 GA10